

Electronics

豊富な成膜技術と加工実績により、広範なニーズに応える研究開発をサポートします。

KYODO INTERNATIONAL works with our clients' own research and development programs and makes full use of the latest film production techniques.

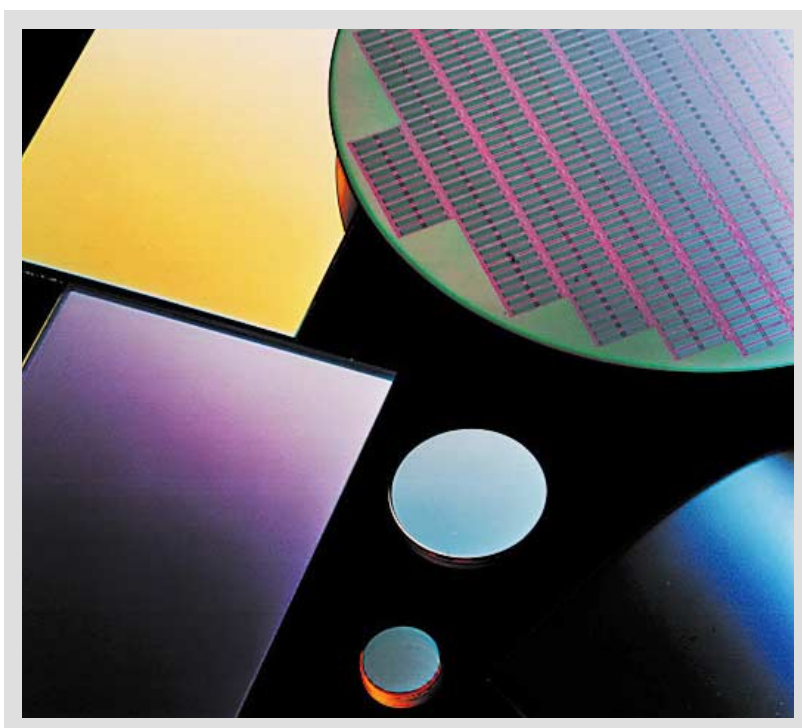


THIN FILM TECHNOLOGY



薄膜形成技術は、半導体をはじめ液晶ディスプレイなど、今日の先端技術を支えるうえで極めて重要なキーテクノロジーです。しかし、その技術進歩は極めて速く、同時に設備投資も大幅に増加するなど、企業や研究機関にとって研究開発の負担は益々大きなものになっています。

私たちは、こうした問題を解決するために、スパッタリングによる膜形成の受託加工を早くから行い、極めて高品質の成膜加工を低コストで提供してきました。研究開発コストの削減や開発期間の大幅な短縮、さらに薄膜形成に対するさまざまな成膜方法の提案やロットの試作生産に対しても、豊富なノウハウと充実したサービス体制でお応えしていきます。



Thin film technology is a critical process step, supporting current generation semiconductor devices and liquid crystal displays. The speed at which technical advances are occurring and the increase in capital expenditures, places a heavy burden on research and development enterprises to provide the necessary products to fulfill the ever increasing demands. Kyodo International has met the market demand by offering high quality, contract-sputtering services, at a competitive price. By taking advantage of our process knowledge and in-house fabrication capability, we will continue to reduce research and development costs. In addition to reducing costs, our contract services will significantly reduce development time and extend research capabilities by offering specialized small lot production in the field of thin films.

